

Магистратура на кафедре Физики Института Базового образования

Направление подготовки –
16.04.01 «Техническая физика»

Профиль –
Физика технологических
процессов

Срок обучения – 2 года



Магистратура по направлению «Техническая физика»

Количество бюджетных мест – 14

Все поступившие в магистратуру не жители г. Москвы обеспечиваются общежитием.

Поступающие должны иметь диплом бакалавра

Приём осуществляется по результатам вступительных испытаний в форме письменного экзамена (для иностранных граждан экзамен может проводиться с использованием дистанционных технологий) или по результатам творческого конкурса (<http://tkonkurs.misis.ru>).



Национальный исследовательский
технологический университет



Спасибо за внимание!

Thank you for your attention!

Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»

Ленинский проспект, дом 4
Москва, 119049
тел.: +7 (495) 955-00-32
факс +7 (499) 236-21-05
e-mail: kancela@misis.ru
www.misis.ru

